This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-41565

@Int.Cl.4

眀

老

爾新

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 昭和63年(1988)2月22日

C 08 L B3/04 C 08 K 3/38 LRX CAE 6609-4J

レース・レーン、95番

ドンク・ロード、51番

イ、リバーロード、1番

審査請求 未請求 発明の数 1 (全8頁)

9発明の名称 煙抑制剤としてのホウ酸亜鉛

②特 顋 昭62-183821

②出 願 昭62(1987)7月24日

砂発 明 者 ジェームズ・アンソニ アメリカ合衆国、ニューヨーク州、クリフトン・パーク、

ー・セラ

エルブリッジ・アーリ

エルブリツシ・アーリントン・オニール

砲発 明 者 デビッド・アラン・ウ

イリアムズ

の出 願 人 ゼネラル・エレクトリ

ツク・カンパニイ

20代 理 人 弁理士 生沼 徳二

まれる特許請求の範囲第1項記載の組成物。

アメリカ合衆国、ニユーヨーク州、ポート・ヘンリー、エ

アメリカ合衆国、ニユーヨーク州、スコテイア、オンダー

アメリカ合衆国、12305、ニユーヨーク州、スケネクタデ

ルク・イン・ロード、83シー(番地なし)

- 1. 発明の名称 煙抑制剤としてのホウ酸亜鉛
- 2. 特許請求の範囲
- 1. (a) 炭素元素が全組成物の約4°0 重量% 以上を構成するのに十分な炭化水素含量、
- (b) 珪素元素が全組成物の約0.5型量 %以上を構成するのに十分なシリコーン重合体ま たは共蛋合体、および
- (c) 発煙を減少させるのに十分なホウ酸 亜鉛を含む発煙の抑制された組成物。
- 2. 上記炭素元素が全組成物の約50重量%以上を構成する特許請求の範囲第1項記載の組成物。
- 3. 上記炭素元素が全組成物の約60重量%以上を構成する特許請求の範囲第1項記載の組成物。
- 4. 上記硅素元素が全組成物の約2 重量%以上 を構成する特許勘水の範囲第1項記載の組成物。
- 5. 上記注案元素が全組成物の約1 0 重量%以 上を構成する特許請求の範囲第1項記載の組成物。
 - 8. 炭素元素の約40重量%以上が芳香環に含

- 7. 炭素元素の約50重量%以上が芳香環に含まれる特許額求の範囲第1項記載の組成物。
- 8. 有機ハロゲシを含有しない特許請求の範囲 第1項記載の組成物。
 - 9. シリコーン重合体または共量合体が式:

の反復単位からなり、式中のaの値は0より大から3未満までで、Rはアルキル、アリール、アルケニル、ハロゲン化アルキルおよびハロゲン化アリールよりなる群から選ばれる特許請求の範囲第1項記載の組成物。

10. aが2で、Rがメチル、フェニルおよび ビニルよりなる群から選ばれる特許請求の範囲第 9項記載の組成物。

11. 高フェニル含量量合体または共重合体およびシルアリーレン シロキサン共重合体よりなる群から週ばれる高度化水素含量シリコーン重合体または共重合体を含有する特許効求の範囲第1

項記載の組成物。

12. シリコーン団合体および共母合体と有機 低合体とのプレンドを含有する特許請求の範囲第 1項記載の組成物。

13. シリコーン面合体および共重合体と有機 面合体との縮合物を含有する特許請求の範囲第1 項記載の組成物。

14. 上記縮合物がポリシロキサンとアルデヒドの共近合体、ポリシロキサンとポリアルコールまたはポリフェノールの共宜合体、ポリシロキサンとポリエーテルの共宜合体、ポリシロキサンとポリエステルの共宜合体、ポリシロキサンとポリオレフィンの共宜合体およびポリシロキサンーカーボネート共互合体よりなる罪から選ばれる特許額求の範囲第13項記載の組成物。

15. 上記縮合物がポリシロキサンとポリイミドまたはポリエーテルイミドの共産合体である特許球の範囲第13項記載の組成物。

16. 上記ポリシロキサンとポリイミドまたは ポリエーテルイミドの共団合体が次式:

(CH₂)₂ - または- C_y H_{2y}- で、yは1
 8の整数である]の四価の基で、nは1以上である特許請求の範囲第15項記載の組成物。

17. Ar 1 が次式:

の四個の残器で、Gがフェニレンまたは次式:

(式中のEおよびmは前記定義の通り)の基である特許財政の範囲第16項記載の組成物。

18. Ar 1. M

$$\begin{array}{c|cccc}
O & O & & & & & & \\
I & I & & & & & & \\
C & I & & & & & & \\
N & A_r & & N - R_x & & & & & \\
I & S_i O & & & & & \\
I & I & & & & & \\
I & I & & & & & \\
O & O & & & & & \\
\end{array}$$

のシロキサンーイミドプロックを含み、式中のR はヒドロカルピレン基で、R¹ は置換または非**型** 換の一価炭化水素基で、A_r 1 は四価のペンゼン またはナフタレン検または次式:

[式中のmはりまたは1、Eは

- 4 -

である特許請求の範囲第16項記載の組成物。

19. nが平均で約1-約50の範囲にある特許請求の範囲第15項記載の組成物。

20. Rがメチレン、エチレンまたはプロピレンである特許請求の範囲第16項記載の組成物。

3. 発明の詳細な説明

発明の背景

本発明は煙抑制剤としてのホウ酸亜鉛に関する。 さらに詳しくは本発明は、高炭化水素含量の可燃 性シリコーン含有組成物に煙抑制剤としてホウ酸 亜鉛を使用することに関する。

PVCその他のポリオレフィン材料に、煙抑制 剤としてホウ酸亜鉛などの金属ホウ酸塩を使用す ることは、多数の刊行物や特許に報告されている。 ホウ酸亜鉛は単独または酸化アンチモンとの併用 で、ハロゲンを含有する重合体組成物に用いた場 合、煙抑制剤として有効に機能することが知られ ているが、一般にハロゲンを含有しない材料には 無効である。

米国特許第4, 182, 799号に、ポリスチ

レンフォーム用の難燃剤が開示されている。この 添加剤は40-56重量%のハロゲン化炭化水素、 14-22重量%のホウ酸亜鉛および16-23 重量%のM(OH);からなる。

コーワンおよびマンレイ(J.Covan.T.R.Maniey Br.Polyn.J.1976, 8(2), 44-7)は、可提性 PVCフィルム用の難燃剤と煙抑制剤を明示している。ホウ酸 Ba および Ca は、Sa 20, Ba りでもなしでもほとんどまたはまったく難燃性がないが、ホウ酸 Ca は Ca 20, Ca と相乗効果をもっている。ホウ酸 Ca 20, Ca 40 もっとも効果的な堤抑制剤であると確認されている。

シェンら(Kelvin K. Shon. Robert V. Sprague, J. Vinyl Tochnology, 1982, 4 (3), 120-3)は、PVC用の難燃剂と遅抑制剂を開示している。ホウ酸亜鉛単独で難燃剤として育効であることが確認されている。ホウ酸亜鉛とAV(OH); との相乗的な組合せが、緩抑制剤と

シェンらは (Kelvin K.Shen, Robert V.Sprague

して有効であることが確認されている。

- 7 --

(c) 発煙を減少させるのに十分なホウ酸亜鉛を含む、発煙の抑制された高炭化水素含量の可燃性シリコーン含有組成物が提供される。

具体的 說 明

本発明の対象である可燃性シリコーン含有組成 物は、比較的高い炭化水紫含量を有し、そのため これらのシリコーン含有組成物は難燃剤の不在下 では、燃焼を勝手に許すか、加熱下では炎を上げ て燃える。これらのシリコーン含有組成物の炭化 水業含量は積々の形態で存在する。炭化水素はシ リコーン番合体または非耐合体トのアルキレン基。 アルキル基、アリール基などとして存在する。シ リコーン共宜合体またはプロック共宜合体上のカ ーポネート部分、イミド部分、カレタン部分など ともなり得る。シリコーン重合体または共重合体 とブレンドしたポリオレフィン、ポリカーポネー ト、ポリエステル、ポリ(フェニレン-エーテル) などでもよい。炭化水米がどのような形態でシリ コーン含有組成物に含有されているかに関係なく、 炭化水素はそれ自体として、つまり可燃性に寄与

J.Fire Betardant Chemistry.1982,9(3),161-71)、エポキシ樹脂用の難燃剤を開示している。ホウ酸亜鉛単独では、ハロゲン酸の存在しない場合、エポキシ樹脂用の難燃剤としても煙抑制剤としても無効であることが確認されている。

本発明の目的は、ホウ酸亜鉛をある紐のシラン 含有組成物用の鍵燃剤浆煙抑制剤として用いるこ とにある。

本発明の他の目的は、炭化水素含量の高い、特に炭化水素含量が芳香環の形態にあるシリコーン 含有組成物用の、難燃剤兼燥抑制剤としてホウ酸 亜鉛を用いることにある。

発明の概要

概略すると、本発明によれば、

(a) 炭素元素が全組成物の約40重量%以上を構成するのに十分な炭化水素含量、

(b) 珪常元素が全組成物の約0.5 重量%以上を構成するのに十分なシリコーン重合体または 共重合体、および

- 8 -

するものとして考えなければならない。一般に、シリコーン含有組成物が上述したような比較的高い敗化水素含量をもつためには、組成物が元素レベルで約40重量%以上の炭素、舒ましくは約50重量%以上の炭素を含有しなければならない。80重量%以上の炭素を含有するシリコーン含有組成物では、本発明の効果が顕著になる。

本発明は、炭化水素含量が実質的に芳香環の形態にある場合にもっとも効果が大きい。したがって、炭素元素の40重量%以上、好ましくは50重量%以上が芳香環に含まれるとき、本発明の効果が最大となる。

これらのシリコーン含有組成物の炭化水素含量はその中に有機ハロゲンを含んでいても含んでいなくてもよい。 有機ハロゲンは難燃剤としてよく用いられ、たとえばデカブロモジフェニルエーテル、トリブロモボリスチレンなどがある。

組成物がシリコーン含有とみなされるためには、 比較的低い炭化水素発煙レベルが有意に増大する 程十分なシリコーン樹脂が組成物に含有されてい なければならない。そのように発煙レベルを上げるのに、非常に大量のシリコーンがいるわけではない。ここでは、建業が全組成物の約0.5 重量%以上を占めるのに十分な量のシリコーン重合体または共重合体で、発爆が有意に増加するとみなしている。建業が2重量%以上であると、適当な場地による発揮量が8倍程度増加することが知られている。

シリコーン取合体または共亚合体は次式の反復 単位を含有する。

ここで、 a は 0 より大から 3 より小までの値をとり、 R はアルキル、アリール、アルケニル、ハロゲン化アリールなどとなり 付る。 a が 2 、 R がメチル、フェニルまたはビニルであるのが好ましい。 勿論、 シリコーン重合体または共重合体は水素化物、 ヒドロキシ、アルコキシなどで置換されていてもよい。

- 11 --

は、米国特許第3, 328, 346号、第2, 868, 766号および第2, 611, 774号参照。 重合体鏡にアリーレン基が含有されたシリコーン共重合体もある。 これらのシルアリーレンシロキサン共取合体については、米国特許第4.340, 711号参照。

 本税明の対象であるシリコーン含有組成物は、 具体的には、(1)高度化水素含量のシリコーン 低合体および共宜合体、(2)シリコーン低合体 の混合物、(3)シリコーン蛋合体および共重合 体と有機重合体との共縮合物、および(4)上記 のものの混合物を包含する。勿論、有機プラスチック材料に用いるシリコーン可塑剤などを含めて 他のシリコーン含有組成物も想定できる。

上述した高炭化水染含量のシリコーン重合体および共重合体は一般に、シリコーン重合体上に関換または非関換の高級脂肪族または汚香族有機基を有する。これらの基はアルコキシ基、ピニル基、アクリル酸基、アリル基、フェニル はなどとすることができる。シリコーン重合体は な状、枝分れまたは深橋のいずれでもよい。一般にこれらの重合体および共重合体は 型でった。しかし、比較的多数のフェニル基を含有すった。しかし、比較的多数のフェニル基を含有するシリコーン重合体および共通合体は公知であり、使用されている。それらの具体的重合体について

- 12 -

溶性である可能性が高い。

シリコーン低合体および共宜合体と有機低合体 との共縮合物は、一般に、ポリシロキサンの良好 な特性と有機取合体の良好な特性とを組合せよう とするものである。共縮合物には、主質中に炭素 構造単位を有するシリコーン组合体、たとえばポ リアルキレンオキシシロキサン;シロキサンおよ び有機館合体のブロックを有するブロック共竄合 体;またはシリコーン重合体および有機重合体の グラフトまたは架構網状重合体がある。 シリコー ンとアルデヒドの共重合体は、ホルムアルデヒド 水和物とジメチルジクロロシランとを反応させる ことにより製造できる。 シリコーンとポリアルコ ールまたはポリフェノールの共重合体は、たとえ ばハロゲン、水業化物またはアルコキシで置換し たシリコーンまたはシランを、たとえばグリセロ ール、4、4′ージヒドロキシベンソフェノン、 4. 4′ -ジヒドロキシジフェニルプロパンまた は4,4′ージヒドロキシジフェニルメタンと反 応させることによって製造できる。シリコーンと

ポリエーテルの共螀合体で、Siー〇一C架板を有 するものは、ヒドロキシル含有ポリエーテルを、 Si-O-C, H, 、Si-HまたはSi-N基合有シ ランまたはシロキサンと反応させることによって 製造できる。同様のシリコーンとポリエーチルの 共重合体で、Si - C架橋を有するものは、アルケ ニル基含有ポリエーテルを、Si-H基含有シラン またはシロキサンと付加反応させることによって 製造できる。シリコーンとポリエステルとの共重 合体で、Si-O-C架機を介して結合されている ものは、ヒドロキシル含有ポリエステルをハロゲ ン、水素化物、ヒドロキシまたはアルコキシで図 換したシリコーンまたはシランと反応させること によって数途できる。シリコーンとポリエステル との共重合体で、SiーC架橋を介して粘合されて いるものは、カルボキシオルガノシランまたはカ ルポキシオルガノシロキサンを、ヒドロキシル含 有ポリエステルと反応させることによって製造で きる。シリコーンとポリオレフィンの共気合体は、 たとえばエチレンまたはプロピレンを、ピニルま

- 15 -

ベンゼンまたはナフタレン技または次式:

[式中のmは0または1、Eは-O-, -S-,

 $-C_y$ H_{2y}^{-} , でyは1-8の整数である] の四 価の基で、nは1以上である。

さらに好道な実施の態様では、式 I の A r 「 が ジエーテル結合を含有して、最終生成物のジエチ レングリコールジメチルエーテルへの溶解度を増 大させる。つまり、この好適な実施の懸様では、 式 I 中の A r 「 が次式: たはアリル含有シロキサンまたはシランの存在下で製造することができる。シロキサンーカーポネート共重合体は米国特許第3、189、662号および第3、821、325号に記載されている。他のシリコーン含有重合体としては、シロキサンーウレタン共重合体、シロキサンーエポキシーヒドロキシ共重合体、シロキサンーフェノールーホルムアルデヒド共重合体などがある。

本発明で特に好適なのは、シロキサンとポリイミドまたはポリエーテルイミドの共重合体である。 これらの重合体は、次式の単位を有するシロキサ ンーイミドブロックを含有する。

$$\begin{array}{c|c}
C & C & C & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
\hline
C & C & C & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & C & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R_{x} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} & R^{1} \\
C & C & R^{1} & R^{1} & R^{1}$$

ここでRはヒドロカルピレン基で、R! は屋換または非屋換の一価炭化水煮基で、Ar! は四価の

- 16 -

の四価の残禁でGはフェニレンまたは次式:

(式中のEおよびmは前紀定義の通り) の基である。

式 I 中のAァ ! 基が次式であるのが特に好ましい。

適当なAr ¹ 基のもっと詳しいリストが米国特 許郑 4 , 3 9 5 , 5 2 7 号に記載されている。

0

式 I 中の R は、置換または非置換のヒドロカルビレン基、たとえば皮柔原子数的 2 0 以下の値鏡または枝分れアルキレン基、たとえばメチレン、イナレン、イフロビレン、イソプロピレン、イソプロピレン、連鎖が 1 個以上のフェニレン基で中断されている皮素原子数的 2 0 以下のアルキレン語;または式ーQー2-R 1 ーの基を表わすことができる。式中のQは置換または非置換の芳香族ヒドロカルピレン基、たとえばフェニレンまたはナフタレン、またはヘテロ原子が N、 O および S から遺ばれる複業環式芳香族基であり、; 2 はー O ー,

_ 1.9 -

上記式!のブロックのほかに、次式のブロック が存在してもよい。

式中のAr 1 は式 I で定義した通り、R 2 は二価の有機基である。R 2 基としては、エチレン、トリメチレン、イソプロビリデン、【- (CHs) C (CHs) -)、イソプチレン、テトラメチレン、ペンタメチレン、フェニレン、膣換フェニレン、トルエン、キシレン、ピフェニレン

ジフェニレンメタン ($-C_6H_1-CH_2-C_6H_{1-}$) 、ジフェニレンオキシド

または-0-0-,

であり:R³ はRの範囲内のヒドロカルピレン基である。Rが低級アルキレンであるのが好ましく、プロピレンであるのがもっとも好ましい。これらのR基および他の適当なR基が当業界でよく知られており、米国特許第3.325,450号および第4.395,527号に詳しく記載されている。

式 1 中の R! 基はそれぞれ独立に一価の置換または非置換から選ばれ、代表的にはポリシロキサンの珪素原子に結合している。 R! 基としては、低級アルキル基、たとえばメチル、エチル・プロピルまたはブチル基、フェニル基、ピニル基、3、3 ートリフルオロプロピル基などが好ましい。当業者であれば、最終生成物の所望の特性に応じた、適当な R! 基を他のすべての基と同様、適性な割合に選ぶことが、繁雑な実験なしで可能である。

— 20 —

ジフェニレンスルホンなどが好ましく、アリーレン基の結合手は互にまたは隣接アリーレン基間の 連結結合に対してオルト、メタまたはパラいずれ でもよい。

ポリイミド、特にシリコーンーイミド共取合体の製造法は当業界でよく知られており、 たとえば 米国特許第3,325,450号および第4,395,527号に開示されている。一般にポリイミドを製造するには、二無水物をジアミンと反応させるが、この場合のジアミンは有機ジアミンおよびシロキサンジアミンである。ランダムプロックが望ましい場合、真にランダムなブロックを得るには反応式における単量体の和対反応性を考慮しなければならない。

本免明で用いるのに適当なホウ酸亚鉛は代表的 な組成がZn O 4 5 %、B 2 0, 3 4 %で、 2 0 %の 水和水を含有し得る。ホウ酸亜鉛は、酸化物同士を500-1000でで反応させるか、酸化亜鉛スラリーをホウ酸またはホウ砂の溶液と反応させることによって製造する。本発明で用いる特定のホウ酸亜鉛は式:22mO 3B20。3.5 H2Oを有し、原折率1.58、平均粒度2-10ミクロンを有する。このホウ酸亜鉛は登録商額名「ファイアブレーキ2B」(FIREBRAKE 2B)にて市販されており、米国特許第3.549、316号の数示に従って製造できる。

当衆者であれば、発短を減らすのにホウ酸亜鉛がどのくらい必要かを容易に決定することができる。シリコーン含有組成物の5種低%がホウ酸亜鉛のとき、発煙が落しく減少することを確かめた。組成物が10種份のホウ酸亜鉛を含有するとき、発煙が同様に減少するが、5重量%のレベルより器とシリコーン含有組成物に約1-約15種量%の量添加すべきであり、約2-約10種量%の量添加するのがもっとも有利である。

- 23 -

施例1のGAPDをピスフェノールA二無水物(BPADA)およびmーフェニレンジアミン(MPD)と反応させて、ボリ(シロキサンーエーテルーイミド)を形成した。この共量合体中に存在するGAPDの量は第1表に示す通りに変化させた。すなわち、共更合体の全ジアミン含量のモル基準でのGAPDの量を変化させた。共重合体を形成して、NBS発煙試験用の3インチ×3インチ×1/8インチの試験片とUL-94燃焼試験用の5インチ×1/2インチ×1/8インチの試験片をつくった。

ホウ酸亜鉛をシリコーン含有組成物にそれに適した方法で分散させる。熱可塑性材料の場合、ホウ酸亜鉛を溶酸プレンド退程で添加する。熱硬化性材料の場合には、架橋より前にホウ酸亜鉛を添加しなければならない。

当業者がうまく本発明を実施できるように、以 下に実施例を限定としてでなく、例示として説明 する。部はすべて、特記しない限り低量基準であ ス

実施 依

実施例 1

ピス(ァーアミノブロピル)テトラメチルジシロキサンを米国特許第4,584,393号に従って製造し、オクタメチルシクロテトラシロキサンと種々の比率で平衡化させて、種々のシロキサン鎖長を有するピス(ァーアミノブロピル)ポリジメチルシロキサン(GAPD)を製造した。平衡化反応はKOHの存在下約150℃で行った。 実施例2-12

第1表に示す通りのシリコーン飲長を有する実

- 24 -

特開昭63-41565(8)

第 1 表

				GAPDシリ	リ コーン						
	ポリ (シリコーン-	炭酸カルシ	ホウ酸亜鉛		ジアミン	シリコーン	珪 索	炭 索	Dmax	Dnax	
实施例	ユーテルーイミド	ウム (vt%)	(vt%)	頗 畏	(モル%)	(vt%)	(Vt%)	(vt%)	いより2.8)	火炎2.4〉	UL-94 5)
対照	100 1)	-	-	_	0	0	0		1.8	58	V-O
2	001	_	_	15.7	20	38.0	11.2	62.5	80.8	236	V-0
3	100	-		15.7	28	88.9	18.1	60.4	27.2	878	V-O
4	100	-		15.7	30	42.9	14.7	58.6	26.3	486	V-0
5	100	-	-	9	40	87.0	12.8	8.03	85.6	425	Y-0
6	95	-	5	8	40	87.0	12.8	80.8	88.1	214	V-0
7	95	5	-	9	40	87.0	12.8	60.8	80.6	287	V-0
8	100	_		15	20	. 88.0	10.9	62.8	87.1	. 890	V-0
9	95	-	. 5	15	20	88.0	10.8	62.8	22.1	96	V-0
10	95	5	_	15	20	33.0	10.9	62.8	87.0	259	V-0
-11	100	_		21.5	20	89.6	18.7	59.6	89.7	260	. V-O
12	100	-		9	87.5	37	12.3	61.4	89.0	418	V-O

- 1. ウルテム (ULTEM) 1000樹脂、ポリ (ピスフェノールA二無水物-m-フェニレンジアミン) 、ゼネラル・エレクトリック社製
- 2. MBS 煤煙濃度試験、ASTH E662
- 3. サンプル数1
- 4. 3つのサンブルの平均
- 5. 5つ以上のサンプルの平均

-28-

特許出原人ゼネラル・エレタトリック・カンパニイ 代理人 (7830) 生 沼 篠 二